

産業構造審議会知的財産政策部会
第25回商標制度小委員会
議事次第・配付資料一覧

日 時：平成24年2月20日（月）10時00分開会
会 場：特許庁庁舎16階 特別会議室

（議事次第）

1. 開会
2. 岩井長官挨拶
3. 新しいタイプの商標の保護の在り方に関するこれまでの議論と今後の方向性について
4. 国内外の周知な地名の不登録事由への追加について
5. 平成23年特許法等一部改正に伴う商標審査基準等の改正について
6. 商標審査基準ワーキング・グループの設立について
7. 今後のスケジュールについて
8. 閉会

（配布資料）

議事次第・配付資料一覧

委員名簿

- | | |
|-----|---|
| 資料1 | 新しいタイプの商標の保護の在り方に関するこれまでの議論と今後の方向性について（案） |
| 資料2 | 国内外の周知な地名の不登録事由への追加について（案） |
| 資料3 | 平成23年特許法等一部改正に伴う商標審査基準等の改正について |
| 資料4 | 商標審査基準ワーキング・グループの設立について（案） |

- | | |
|-------|----------------------------------|
| 参考資料1 | 新しいタイプの商標に関する主要な検討項目とこれまでの議論について |
| 参考資料2 | 諸外国・地域における新しいタイプの商標の保護状況 |
| 参考資料3 | 最近のFTA協定等における新しいタイプの商標に関する規定 |
| 参考資料4 | 商標法に関するシンガポール条約関連規定（新しいタイプの商標関係） |
| 参考資料5 | 新しいタイプの商標（日本企業の海外登録例） |
| 参考資料6 | 地名を含む商標の登録要件・不登録事由に関する海外主要国比較 |
| 参考資料7 | 特許法等の一部を改正する法律（平成23年6月8日法律第63号） |
| 参考資料8 | 商標法の規定に基づき特許庁長官の定める博覧会の基準に関する告示案 |
| 参考資料9 | 商標審査基準改正案（抜粋） |